

2018年度(H30年度) 第5回 フットニックデバイス・応用技術研究会

日時: 平成31年2月27日(水) 13:00～16:20 講演会
16:30～18:00 ポスターセッション

会場: 古河電気工業株式会社 横浜事業所 講堂 (神奈川県横浜市西区岡野2丁目4番3号)
協力: 株式会社 オプトロニクス社

★★★新しい光技術★★★

講演プログラム (講演順は変更される可能性があります)

13:00 ～ 14:00

AIN基板上深紫外LEDの開発とその応用

旭化成株式会社 UVCプロジェクト / 開発第一グループ長

森下 朋浩

14:00 ～ 14:10 休 憩

14:10 ～ 15:10

光無線給電 ～新たな光産業として期待できるか～

国立大学法人 東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 准教授

宮本 智之

15:10 ～ 15:20 休 憩

15:20 ～ 16:20

GaNマイクロLEDとSi-MOSFETの集積化技術およびバイオ分野への展開

国立大学法人 豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系 集積電子システム分野 准教授

関口 寛人

16:20 ～ 16:30 <会場移動>

16:30 ～ 18:00

ポスターセッション(※終了後会場にて懇親会開催(無料))

担当幹事: 古河電気工業株式会社
株式会社東芝

石川 陽三
大平 和哉

事務局: 一般財団法人光産業技術振興協会

三浦 広平

【会場へのアクセス】



- ・JR「横浜駅」西口より徒歩16分
- ・相鉄線「平沼橋駅」より徒歩9分